# The synthesis and characterization of nanomaterials

## 2022/9/6

1. the methods to synthesize and to characterize



2. 安排,考勤,考核

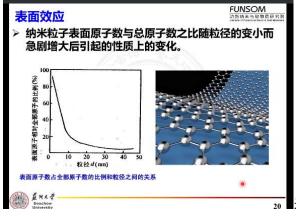


3. What is the nanomaterials?

The materials whose size along one or more orientations is below 100 nm or that are consist of them



4. 四大效应、表面效应、量子尺寸效应、小尺寸效应和量子隧道效应。

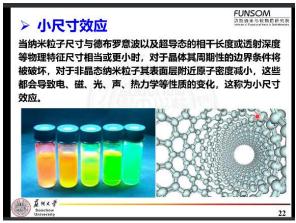


**─■**表面原子数占总原子数比例急剧增加。



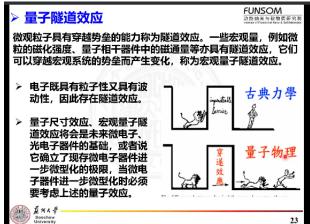
**∵** 费米能级附近的电子能级由准连续分

## 裂为分立能级



晶体周期性边界条件被破坏。非晶态

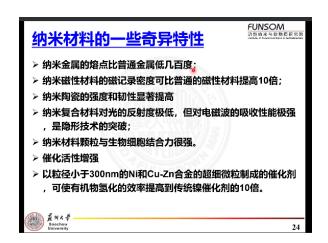
纳米粒子的表面附近原子密度减小。



23 ■穿越势垒的能力-隧道效应。概率表

征。可见量子力学笔记详细推导计算。

## 5. 一些特性:

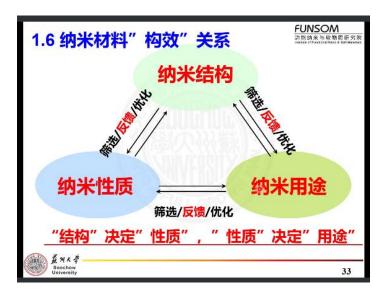


6. 分类: 0D, 1D, 2D, 3D

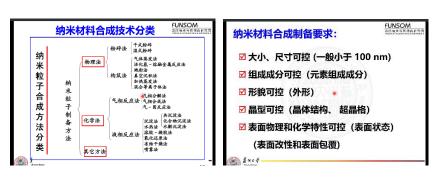


- 7. transition metal disulfide (过渡金属二硫化物) 2D.
- 8. 表征:形貌,结构,组成,性能。

## 9. 构效关系:

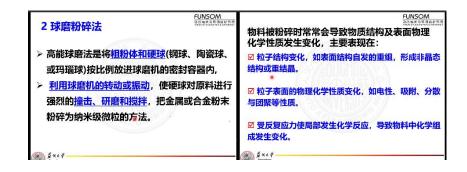


10. 纳米材料合成技术。





## 11.球磨:



## 高能球磨法制备纳米材料的特点

FUNSOM

- 高能球磨法制备的纳米金属与合金结构材料产量 高,工艺简单,并能制备出用常规方法难以获得 的高熔点的金属或合金纳米材料。
- 口 晶粒尺寸不均匀,易引入某些杂质。

## 12.剥离:

#### 3. 剥离法

FUNSOM

図采用自上而下剥离法制备二维纳米材料的过程中,只需打破三维层块前驱体中二维纳米结构片层之间的弱相互作用力,因此 相比于自下而上的含成法,自上而下的剥离法更加节能,操作 流移也相对简便。

☑在自上而下的剥离法中,液相剥离法由于具有成本低。可控性 高、易实现规模化制备等优点,已经成为科研界和工业界极为 关注和最为看好的制备二维纳米材料的一类方法。

☑对于液相剥离法,三维层状晶体处于液相环境中,并在物理作用和(或)化学作用下其片层间的弱相互作用力被极大削弱,最后在滚液中形成稳定分散的二维如米材料。

#### 3 剥离法 > 固相剥离法 机械剥离法

> 液相剥离法 离子交换法

氧化还原法 直接超声剥离法 插层剥离法 选择性刻蚀法

剪切剥离法

FUNSOM

SNA S

## I. 固相剥离

#### 3.1 固相剥离法: 机械剥离法

FUNSOM

- 固相剥离法是使用黏性胶带将其粘在过渡金属硫族化物块状材料上然后撕开,不断地重复这一过程即获得少数层甚至单层过渡金属硫族化物纳米材料。
- 基本原理:利用胶带的黏附力减小过渡金属硫族化合物层与层之间的范德华作用力,从而剥离得到少数层甚至单层的二维纳米材料。

## II. 液相剥离

#### 3.2 液相剥离法: 离子交换

FUNSOM

- 在离子交换法中,实现离子进入材料层间的驱动力主要来源于离子渗透压平衡。
- 最常见的层间带有水合离子的粘土有蒙脱土。在离子交换作用下,这些层状粘土可发生液相剥离,产生相应的二维纳米粘土片层。
- 离子交換法也可用于<u>层状双金属氢氧化物</u>的剥离。层状双金属氢氧化物可看作是一种阴离子粘土,其<u>二维结构片层之间</u>也含有一层水合离子层。
- > 与通常所指的粘土不同,双金属氢氧化物的水合离子层中所含的是阴离子。因此,在双金属氢氧化物的离子交换剥离过程中,所涉及的交换离子是阴离子。
- 离子交換法作为液相剥离三维层状晶体制备二维纳米材料的 一种常用方法,适用于层间含有可交换离子的层状材料。
- > 该方法是突出的优点是<mark>剩离过程相当温和</mark>,而缺点则是<u>离子</u> 交<u>換过程继慢,因此剥离效率不高。</u> (4×4)

#### 3.3 液相剥离法: 插层剥离

FUNSOM DISHA STREET

- 三维层状晶体是通过相应的二维纳米结构片层以酶相互作用力结合而成,这使得一些分子或离子能够在一定条件下进入层状晶体的层间。导致层状晶体产生局部应变,使其层侧型增大,片层之间相互作用力或角,导致层状晶体的剥离能(压价lation energy)降低,最终在合适的环境中很容易发生剥离产生相应的二维纳米材料。。
- 通常,超声、搅拌、离心常被用于循层层状晶体液相剥离的 辅助手段。基于循层法制备二维纳米材料的技术,已经被广 泛应用于多种三维层状晶体材料,比如石墨、过渡金属二硫 化物。层状碎 氮化物管

FUNSOM

- ☑ 有机锂化合物是一种常用的插层剂,早已被应用于过渡金属二硫化物的插层剥离。其中正丁基锂是最常用的一种。
- ☑ 在锂离子插层剥离过渡金属二硫化物的过程中,主要涉及两个步骤,首先是锂离子进入层状二硫化物晶体的层间,形成锂离子插层结构。
- 図 由于离子反渗透作用,<mark>锂离子循层的二硫化物在水溶液中发生体积影胀,最终由于液相剥离</mark>而产生相应的二硫化物的二维纳米片层。

55

- 氧化石墨可溶于多种溶剂并在其中发生剥离,产生其相应的 二维纳米材料--氧化石墨烯(Graphene oxide),氧化石墨 烯在被还原之后(如: 热还原、化学还原、光催化还原、电化 学还原、溶剂热还原) 可转变为石墨烯。因此,氧化石墨烯 也被看成是石墨烯的官能化衍生物。
- > 由于基于氧化还原法制得的石墨烯具有较大的结构缺陷,使 得该方法所得石墨烯在能带结构、电学性质、热学性质等方 面都与理想石墨烯相去甚远,虽然结构缺陷和残余官能团使 得CMG不具备理想石墨烯的一些优异物理性质,但却赋予了 CMG在其它领域的潜在应用,比如:催化、传感等领域。

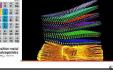


氢化还原液相剥离。

3.5 液相剥离法: 选择性刻蚀

选择性蚀刻法是通过有目的地蚀刻掉三维层状晶体中特定原子 层,留下目标二维纳米片层结构。目前,选择性蚀刻法已被成 功应用于二维纳米材料金属碳/氮化物MXenes 的制备,其前驱 体是一类被称为MAX 相的三维层状晶体,它是一类三元金属碳 化物/氮化物。目前有六十多种纯MAX 相层状晶体,比如: Ti<sub>3</sub>AlC<sub>2</sub>、Ti<sub>2</sub>AlC、Ta<sub>4</sub>AlC<sub>3</sub>。





在将Ti<sub>3</sub>AIC<sub>2</sub>加入到氢氟酸溶液中进行选择性蚀刻剥离过程中 可观察到气泡的出现,这来源于以上反应过程中产生的氢气。 整个过程是在一个富含羟基和氟离子的液相环境中进行, 因此Ti<sub>3</sub>C<sub>3</sub>上裸露的钛原子很可能被被羟基或/和氟原子继续修 饰,这些表面修饰基团被称为终止基团。

基于选择性蚀刻法,同样使用氢氟酸作为蚀刻剂成功地将层状 晶体Ta<sub>4</sub>AlC<sub>3</sub>中的Al层蚀刻掉,<mark>剥离得到了二维纳米材料Ta<sub>4</sub>C<sub>3</sub></mark>

在基于选择性蚀刻法制备二维纳米材料的过程中,最重要的一 步便是合适蚀刻剂的选择,环境友好、无毒约 **蚀刻剂**才能有效地将选择性蚀刻法推向二维纳米材料的规模化 可控制备,最终才能真正发挥二维纳米材料的实际应用。

#### 3.6 液相剥离法:直接超声剥离

> 超声技术在二维纳米材料的液相剥离制备法中作为一种辅助手 段,对层间作用力已大大减弱的层状晶体材料实现完

- 直接超声剥离法在N-甲基吡咯烷酮(NMP)中剥离石墨制得了稳定分散的石墨烯,其中单层石墨烯的产量约为1 wt%。在直接超声剥离中,溶剂的选择至关重要,溶剂表面能与石墨表面能(70~80 mJ-m²) 相匹配才争层石墨烯的获得,相应于溶剂的表面张力应在40~50 mJ-m²
- 直接超声剥离制备石墨烯的机理被认为是超声波所引发的声空 化、声剪切力使得层状石墨晶体发生剥离,声空化过程涉及到 机械剪切力,以及微气泡的生成、生长、以及内破裂,声剪切 力有利于石墨在溶液中的剥离和石墨烯的分散。

- FUNSOM 可以用来与联项的扩充资 针对于石墨的直接超声剥离制备石墨烯,其最常用的有机溶剂 有NMP、N, N-二甲基甲酰胺(DMF)。除此之外,人们也陆 续发现其他一些溶剂也能用于直接超声剥离以分散石墨烯。如 邻二氯苯、六氟苯、八氟甲苯、五氟苯腈、五氟吡啶等。
  - 与氧化还原法制备石墨烯相比。 直接超声剥离法获得的石墨烯 具有更高完整度的sp2 杂化碳原子结构,这主要由于直接超声 剥离法不涉及对石墨烯结构产生较大破坏作用的强氧化处理步
  - 在直接超声剥离制备石墨烯过程中,与石墨表面张力相匹配的 多为沸点较高且有一定毒性的有机溶剂, 因此在操作和使用过 程中需要非常小心。

### 直接超声剥离法的缺点主要表现在三个方面:

- 首先,局部高强度的超声会打碎二维纳米片层,使其尺寸减小 , 边缘缺陷的相对含量也随之增大;
- > 其次,较高的超声功率会造成一些稳定性较低的溶剂发生分解 , 从而产生自由基;
- » 最后,该方法制得的<mark>石墨烯分散液的浓度通常不高</mark>,难以直接 应用在某些对浓度要求较高的领域。

# 3.7 液相剥离法: 剪切剥离

FUNSOM DEBX与教物质研究院

- ▶ 剪切剥离法( Shear exfoliation) 是一种基于剪切力剥离层状晶 体制备相应二维纳米材料的液相剥离法。与直接超声剥离法类 似,由于在制备过程中只涉及物理作用力,剪切剥离法制得的 二维纳米材料同样具有较高质量。
- 在应用剪切剥离法制备石墨烯的过程中,一定量的层状石墨薄 片被首先加入到有机溶剂中或含表面活性剂的水溶液中,接着 在<u>搅拌器产生的高速剪切作用下石墨发生剥离</u>,最后对剥离产 生的悬浮液进行离心处理,可得到含有高品质的单层或几层石 墨烯的分散液。